

參考文獻：

1. H.N.Bertram, H.Zhou, IEEE Trans. Magn., vol.34, 1845, (1998).
2. S.H.Charap, P.L.Lu, and Y.He, IEEE Trans. Magn., vol.33, 978, (1997).
3. D.Weller, and A.Moser, IEEE Trans. Magn., vol.35, 4423-4439, (1999).
4. O. A. Ivanov, L. V. Solina, V. A. Demshina, and L. M. Magat, Phys. Met. Metall. Vol. 35, 81 (1973).
5. K. Coffey, M. A. Parker, and J. K. Howard, IEEE Trans. Magn. Vol. 31, 2737 (1995).
6. D. Ravelosona, C. Chappert, Appl. Phys. Lett. Vol. 76, 236 (2000)
7. C. Chappert, T. Devolder, Science, Vol. 280, 1919 (1998)
8. C. Chappert, T. Devolder, Phys. Rev. B. Vol. 64, 064415 (2001)
9. D. Weller, J. E. E. Baglin, J. Appl. Phys. Vol. 87, 5768 (2000)
10. T. Maeda, T. Kai, A. Kikitsu, T. Nagase, and J. Akiyama, Appl. Phys. Lett. Vol. 80, 2147 (2002).
11. S.-R. Lee, S. Yang, Y. K. Kim, and J. G. Na, Appl. Phys. Lett. Vol. 78, 4001 (2001).
12. T. Shima, T. Moriguchi, S. Mitani, and K. Takanashi, Appl. Phys. Lett. Vol.80, no.2, 288 (2002).
13. M. R. Visokay and R. Sinclair, Appl. Phys. Lett. Vol. 66 (13), 1692 (1995).
14. Masato Watanabe and Motofumi Homma, Jpn. J. Appl. Phys. Vol. 35, L1264-L1267 (1996).
15. R. F. C. Farrow, D. Weller, R. F. Marks, and M. F. Toney, et al. Appl. Phys. Lett. Vol. 69 (8), 1166 (1996)
16. .J. U. Thiele, L. Folks, M. F. Toney, and D. K. Weller, J. Appl.

- Phys., Vol. 84, No. 10, 5686 (1998).
17. Z. G. Zhang, a) K. Kang, and T. Suzuki, Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No. 9, 1785 (2003).
  18. Yu-Nu Hsu, Sangki Jeong, and David E. Laughlin, J. Appl. Phys., Vol. 89, No. 11, 7068 (2001).
  19. Yu-Nu Hsu, Sangki Jeong, David E. Laughlin, David N. Lambeth, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 260 282 – 294 (2003).
  20. Yingfan Xu, J. S. Chen, and J. P. Wang, Appl. Phys. Lett., Vol. 80, No. 18, 3325 (2002).
  21. J. S. Chen, B. C. Lim, and J. P. Wang, Appl. Phys. Lett., Vol. 81, No. 10, 1848 (2002).
  22. M. H. Hong and K. Hono, et al. J. Appl. Phys., Vol. 84, No. 8, 4403 (1998).
  23. J. P. Attane', Y. Samson, A. Marty, D. Halley, and C. Beigne, Appl. Phys. Lett., Vol. 79, No. 6, 794 (2001).
  24. Z. L. Zhao, J. P. Wang, J. S. Chen, J. Ding, Appl. Phys. Lett., Vol. 81, No. 19, 3612 (2001).
  25. Z. L. Zhao, J. P. Wang, J. S. Chen, J. Ding, K. Inaba, Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No. 11, 2196 (2003).
  26. M. L. Yan, X. Z. Li, L. Gao, S. H. Liou, D. J. Sellmyer, R. J. M. van de Veerdonk and K. W. Wierman, Appl. Phys. Lett., Vol. 83, No. 16, 3332 (2003),
  27. Hyun Seok Ko, A. Perumal, and Sung-Chul Shin, Appl. Phys. Lett., Vol. 82, No. 14, 2311 (2003).
  28. C. P. Luo, S. H. Liou, L. Gao, Y. Liu, and D. J. Sellmyer, Appl. Phys. Lett., Vol. 77, no. 14, 2225 (2000).

29. M. L. Yan, H. Zeng, N. Powers, and D. J. Sellmyer, J. Appl. Phys., Vol. 91, no. 10, 8471 (2002).
30. H. Zeng, M. L. Yan, N. Powers, and D. J. Sellmyer, Appl. Phys. Lett., Vol. 80, No. 13, 2350 (2002).
31. Chin-An Chang, Appl. Phys. Lett., Vol. 55, 2754 (1989).
32. Chin-An Chang, J. Appl. Phys., Vol. 67, 566 (1990).
33. Michael F. Toney, Wen-Yaung Lee, Jonathan A. Hedstrom, and Andrew Kellock, J. Appl. Phys., Vol. 93, no. 12, 9902 (2003).

